

## บทที่ 1

### บทนำ

ปัจจุบันมีการใช้กลาสกันอย่างกว้างขวาง โดยมากใช้ในการทำกระจก ขวด แจกัน และกลาสบางชนิดยังถูกใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิต อุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟ และส่วนประกอบของวงจรรีเลย์โทรนิคส์ เนื่องจากสามารถกำหนดคุณสมบัติของกลาส จากสารประกอบที่ใช้ และมีราคาถูก สามารถขึ้นรูปได้หลายแบบตามลักษณะการใช้งาน

กลาสเป็นผลิตภัณฑ์ของสารอนินทรีย์ ซึ่งผ่านการหลอมให้เป็นเนื้อเดียวกันและให้เกิดการเย็นตัวเป็นของแข็งอย่างรวดเร็วโดยปราศจากการเป็นผลึก<sup>(5)</sup> ทำให้อะตอมภายในไม่สามารถเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบหรือเป็นระเบียบได้ในบริเวณสั้นๆ ดังนั้นจึงจัดอยู่ในพวกวัสดุอสัณฐาน (amorphous material) เราสามารถแบ่งกลาสออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 2 กลุ่มคือ<sup>(11)</sup>

1. กลาสที่มีส่วนประกอบเป็นพวกออกไซด์ เช่น ซิลิเกต กลาส (silicate glass) ซึ่งมีองค์ประกอบหลักเป็น ซิลิกอนไดออกไซด์ ( $\text{SiO}_2$ ) โซเดียมไดออกไซด์ ( $\text{Na}_2\text{O}$ ) แคลเซียมออกไซด์ ( $\text{CaO}$ )
2. กลาสที่มีส่วนประกอบไม่เป็นพวกออกไซด์ เช่น แชลโคจีไนด์ กลาส (chalcogenide glass) ซึ่งมีองค์ประกอบหลักเป็น ซัลเฟอร์ (S) เซเลเนียม (Se) เทลลูเรียม (Te)

สำหรับกลาสที่มีส่วนประกอบเป็นพวกออกไซด์เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด และมีมากมายหลายองค์ประกอบขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การใช้งาน สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ดังนี้

1. โซดา ไลม์ ซิลิกา กลาส (soda lime silica glass) มีส่วนประกอบหลักเป็นซิลิกอนไดออกไซด์ ( $\text{SiO}_2$ ) โซเดียมไดออกไซด์ ( $\text{Na}_2\text{O}$ ) แคลเซียมออกไซด์ ( $\text{CaO}$ ) กลาสกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญทางการค้ามาก เนื่องจากมีราคาถูก การหลอมและการขึ้นรูปสามารถทำได้ง่าย มีการเติมสารอื่นลงไปเพื่อให้ได้คุณสมบัติตามต้องการ เช่นการเติมโบเรท (borate) เพื่อลดการขยายตัวทางความร้อน และการเติมอาเซนิก (As) หรือ แอนติโมนีออกไซด์ ( $\text{SbO}$ ) เพื่อกำจัดฟองอากาศ โดยมากกลาสกลุ่มนี้จะถูกผลิตเป็น กระจก ขวด แจกัน

2. โบโรซิลิเกต กลาส (borosilicate glass) มีส่วนประกอบหลักเป็น ซิลิกอนไดออกไซด์ ( $\text{SiO}_2$ ) ไตรโบรอนไดออกไซด์ ( $\text{B}_2\text{O}_3$ ) และไตรอลูมิเนียมไดออกไซด์ ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) กลาสกลุ่มนี้จะมี การขยายตัวทางความร้อนต่ำ และสามารถทนต่อการเปลี่ยนความร้อนอย่างฉับพลันได้ดี มีความ

คงทนทางเคมีสูง ดังนั้นจึงถูกใช้ในการผลิต ภาชนะทำอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

3. อลูมิโนซิลิเกต กลาส (aluminosilicate glass) มีส่วนประกอบหลักเป็น ซิลิกอนไดออกไซด์ ( $\text{SiO}_2$ ) ไตรออกซิเดียมไดออกไซด์ ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) และแคลเซียมออกไซด์ ( $\text{CaO}$ ) กลาสกลุ่มนี้มีความคงทนทางเคมีสูง สามารถต้านการกัดกร่อนตัวเองเป็นผลึกได้ ทนอุณหภูมิสูงจึงมักถูกใช้ในการผลิตภาชนะทำอาหาร กลาสเซรามิกส์ ไฟเบอร์กลาส

4. เลด ซิลิเกต กลาส (lead silicate glass) มีส่วนประกอบหลักเป็น ซิลิกอนไดออกไซด์ ( $\text{SiO}_2$ ) โซเดียมไดออกไซด์ ( $\text{Na}_2\text{O}$ ) หรือ โพแทสเซียมไดออกไซด์ ( $\text{K}_2\text{O}$ ) และเลดออกไซด์ ( $\text{PbO}$ ) กลาส กลุ่มนี้มีค่าดัชนีหักเห (refractive index) สูง มีความต้านทานสูง แต่มีราคาแพงเนื่องจากราคาของวัตถุดิบและหลอมยาก ดังนั้นจึงใช้กับงานที่มีจุดประสงค์พิเศษ เช่น การตกแต่งพื้นผิว เครื่องแก้วบนโต๊ะที่มีคุณภาพสูง เนื่องจากมีค่าดัชนีหักเหสูง จึงให้ประกายแวววาว นอกจากนี้ยังใช้สำหรับการอุด (seal) โลหะในการผลิตหลอดไฟฟ้า และวาล์ว อิเล็กทรอนิกส์

สำหรับกลาสโดยทั่วไป จะมีความต้านทานไฟฟ้าสูง จึงถือว่าเป็นฉนวนที่อุณหภูมิห้อง แต่กลาสบางชนิดเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ความต้านทานไฟฟ้าจะต่ำลง ซึ่งมีคุณสมบัตินำไฟฟ้าได้ โดยมีกลไกในการนำไฟฟ้าในกลาสได้ 2 แบบ คือ<sup>(5)</sup>

1. การนำไฟฟ้าโดยอิเล็กตรอน (electronic conduction) ซึ่งเกิดในกลาสที่มีองค์ประกอบเป็นไอออนของโลหะทรานซิชันที่มีอิเล็กตรอนชั้นนอกหลายตัว (multivalent transition metal ion) เช่น วานาเดียม ฟอสเฟต กลาส (vanadium phosphate glass) ไอรอน ฟอสเฟต กลาส (iron phosphate glass) แชลโคจีไนด์ กลาส (chalcogenide glass) โดยอุณหภูมิปกติจะมีความต้านทานประมาณ  $10^2$ - $10^6 \Omega \cdot m$
2. การนำไฟฟ้าโดยไอออน (ionic conduction) ซึ่งเกิดในกลาสที่มีเกลือเป็นองค์ประกอบ เช่น แฮไลด์ (halide) ไนเตรต (nitrates) ซัลเฟต (sulfates) โดยการนำไฟฟ้าส่วนมากเกิดจากการเคลื่อนที่ของแคทไอออน (cation) โดยอุณหภูมิปกติจะมีความต้านทานประมาณ  $10^8$ - $10^9 \Omega \cdot m$

สำหรับ เลด ซิลิเกต กลาส เมื่อฟอร์มตัวเป็นกลาสแล้ว พันธะยึดเหนี่ยวของอะตอมภายในจะมีความแข็งแรงสูง อิเล็กตรอนที่อยู่วงนอกจะมีการจับตัวเป็นพันธะหมดจึงไม่มีอิเล็กตรอนอิสระเลย เมื่อมีการเติมพวกแคทไอออนที่มี อิเล็กตรอนชั้นนอกตัวเดียว (monovalent cation) เช่น โซเดียมไอออน ( $\text{Na}^+$ ) ลงไป ซึ่งโซเดียมไอออนจะไปอยู่ในตำแหน่ง แทรกระหว่างไอออน (interstitial site) โดยไม่มีพันธะเคมีกับโครงสร้างเครือข่ายของซิลิกา (silica network) ดังนั้น

เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้โซเดียมไอออน สามารถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม ไปอยู่ที่ตำแหน่งใหม่ ทำให้เกิดโฮล(hole) และไอออนแทรก (interstitial ion) จึงเกิดการนำไฟฟ้าได้

เนื่องจาก เลด ซิลิเกต กลาส เป็นพวกวัสดุอสัณฐาน การจัดเรียงตัวของอะตอมภายในจึงไม่เป็นระเบียบ ด้วยโครงสร้างแบบนี้จึงมีจุดหลอมเหลวในช่วงกว้าง โดยที่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น กลาสจะค่อยๆอ่อนตัวโดยมีความหนืดและความต้านทานไฟฟ้าลดลง ในขณะที่อุณหภูมิต่ำลง กลาสจะค่อยๆแข็งตัว โดยมีความหนืดและความต้านทานไฟฟ้ามากขึ้น ด้วยความสัมพันธ์นี้เอง ทำให้เราสามารถประมาณจุดเริ่มหลอมเหลวของกลาส โดยดูจากความต้านทานที่วัดได้

สำหรับงานวิจัยนี้ ได้ศึกษาถึงอุณหภูมิ ที่มีผลต่อ ความต้านทานของเลด ซิลิเกต กลาส โดยใช้ซิลิกอนไดออกไซด์ เลดออกไซด์ และโปแตสเซียมคาร์บอเนต เป็นสารประกอบสำหรับหลอมเป็นกลาส โดยทำการวัดความต้านทาน ตั้งแต่เริ่มทำการหลอมสารประกอบอินทรีย์ โดยให้ความร้อนถึง 1100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อให้สารประกอบหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน เริ่มแรกจะมีการระเหยของน้ำที่อยู่ในสารประกอบ และมีการแยกตัวของคาร์บอเนต ซึ่งจะให้คาร์บอนไดออกไซด์ ( $\text{CO}_2$ ) ออกมา จากนั้นสารประกอบจะเริ่มคายความร้อนออก และเริ่มหลอมรวมกัน โดยสามารถประมาณจากความต้านทานได้ว่าสารประกอบเริ่มหลอมรวมกันที่อุณหภูมิใด จากนั้นจึงนำกลาสที่ได้ มาศึกษาความต้านทานต่ออุณหภูมิอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะหาพลังงานกระตุ้น (activation energy)